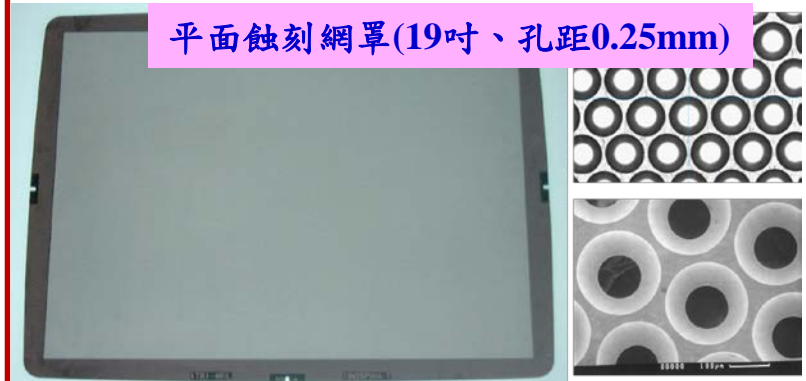
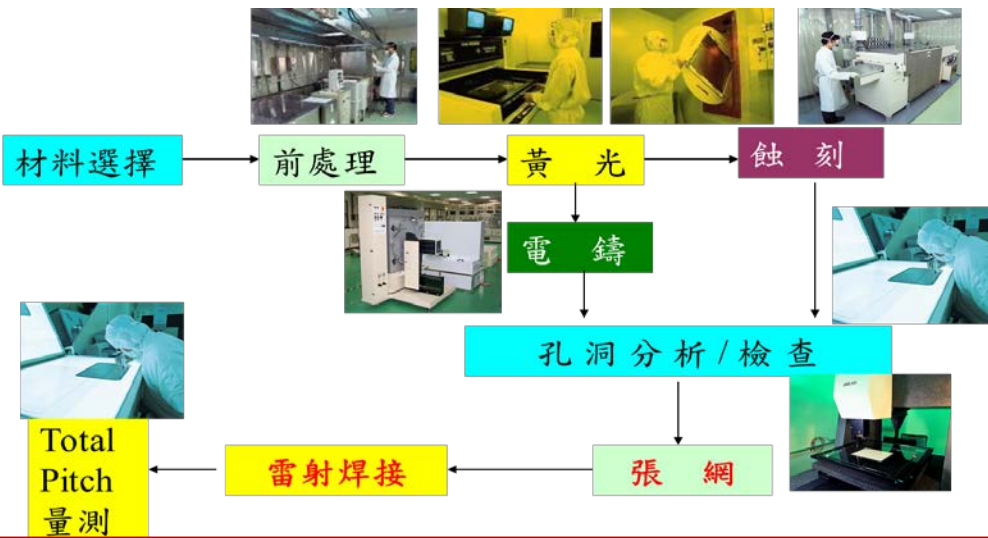


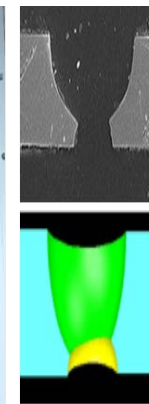
精密蝕刻與電鑄技術

技術特色

- (1) 建立精密蝕刻與電鑄技術生產線與設備
- (2) 突破-大面積高均勻度與高精度
- (3) 全國唯一可製作高位置累積公差精度之蒸鍍罩



5.5吋手機用AMOLED熱蒸鍍用金屬罩



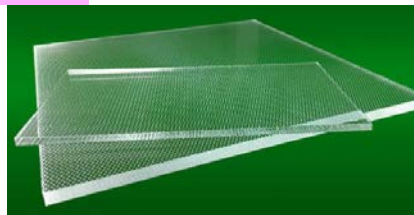
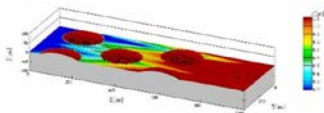
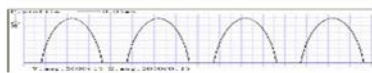
規格

1. 有效面積： $\geq 300 \times 400\text{mm}^2$
2. 開孔型式：大小孔型設計
3. 開孔精度： $\leq \pm 5\mu\text{m}$
4. 位置累積精度： $\leq \pm 10\mu\text{m}$ at 400mm length

特色

1. 兩階段蝕刻可精確控制精度
2. 高精度蝕刻補償設計
3. 大面積化

微透鏡型導光模仁板



國內建立第一條精密蝕刻生產線，可廣泛用於顯示器、太陽能、錫球等產業